

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13082**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **12297**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.2007**

(54)

Ławka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Politechnika Poznańska, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Boneneberg Wojciech, Poznań, (PL);
Sobusiak Dorota, Poznań, (PL);
Gola Maria, Poznań, (PL)

PL 13082

Nr Rp. 13082

Klasa 06-01

Ławka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ławka, mająca zastosowanie jako element do wypoczynku w przestrzeniach publicznych i obiektach wewnętrznych.

Znane są ławki, mające kształtowe siedzisko. Siedziska te montowane są do podstawy.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono w schemacie na rysunku, gdzie na fig. 1 przedstawiono ławkę w widoku z góry, na fig. 2 w widoku z przodu oraz na fotografii.

Ławka ma podstawę utworzoną z płaskownika ukształtowanego tak, że tworzą one podwójne płyty, przy czym w strefie środkowej płyty te usytuowane są w pobliskiej odległości od siebie, tworząc podstawę do siedzisk wyższych, zaś w strefach bocznych połączonych pochyłymi, podwójnymi płytami, tworzą wsporniki podstawy i podstawę do siedzisk niższych.

Podstawa wykonana jest z blachy stalowej, zaś siedziska z barwnych tworzyw sztucznych lub z drewna.

Cechami istotnymi, wyróżniającymi przedmiot wzoru przemysłowego od innych ławek jest podstawa utworzona z płaskownika ukształtowanego tak, że tworzą one podwójne płyty, przy czym w strefie środkowej płyty te usytuowane są w pobliskiej odległości od siebie, tworząc podstawę do siedzisk wyższych, zaś w strefach bocznych połączonych pochyłymi, podwójnymi płytami, tworzą wsporniki podstawy i podstawę do siedzisk niższych.

Rzecznik patentowy
Politechniki Czajaiskiej
Biblioteka Czajaiskiej

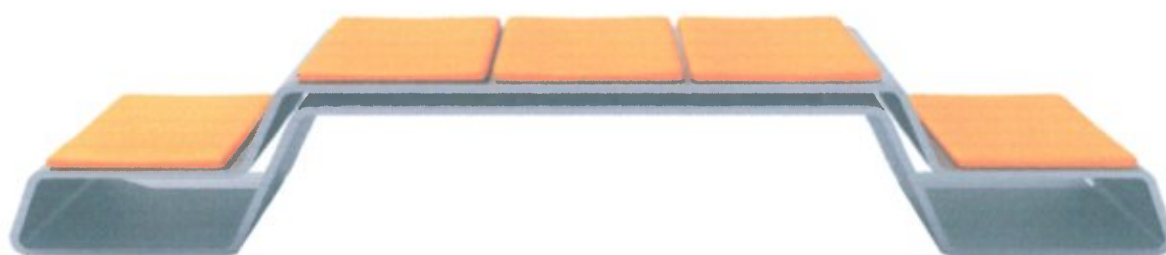
inż. Barbara Urbaniska-Luczak



fig. 1



fig. 2



fot.

Rzecznik patentowy
Politechniki Poznańskiej
Biblioteka

inż. Barbara Osbańska-Luczak